Filmes Finos de LiMn2O4 via Processo Sol-Gel Protéico

J. C. A. Menezes, M. A. Macêdo

Laboratório de Preparação e Caracterização de Materiais, Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe, 49100-000 São Cristóvão, SE, Brasil.

E. A. S. Junior

Instituto de Física Gleb Wataghin - UNICAMP, Campinas, SP, Brasil,

(Recebido em 01 de março de 2005; aceito em 15 de março de 2005)

Os filmes finos de LiMn₂O₄ foram obtidos através do processo sol-gel protéico que usa a água de coco como solvente de sais. A difratometria de raios-x (DRX) mostra uma fase spinel que corresponde ao JCPDS #35-0782 pertencente ao grupo espacial Fd-3m(277). O microscópio de força atômica (MFA) mostra a morfologia da superfície do filme fino de LiMn₂O₄. As análises termogravimétrica (ATG), diferencial de temperatura (ADT) e derivada termogravimétrica (ADTG) mostraram a temperatura ideal para a produção do filme fino de LiMn₂O₄. E a medida eletroquímica de cronopotenciometria mostrou uma descarga de 23 μ Ah/cm², μ m e uma eficiência média em tomo de 95%.

1. INTRODUÇÃO

Durante várias décadas muitos investigadores conseguiram novos materiais e técnicas de fabricação de filmes finos para microbaterias [1,16]. Atualmente, a industria de equipamentos microeletrônicos tem reduzido a corrente de utilização e aumentado as exigências na qualidade dos filmes finos usados em microbaterias do estado-sólido que alimentam os seus micro-circuitos.

Os filmes finos têm várias vantagens tais como: projeto simples, nenhuma geração de gás, baixa resistência interna, boa recargabilidade e baixa toxidez. No momento, muitos grupos de pesquisa vêm investigando o filme fino de Li Mn_2O_4 para ser usado como material de catodo em microbaterias [1,2]. Infelizmente ele sofre enfraquecimento rápido da capacidade e no limite de temperaturas elevadas, tendo como fatores principais: (i) distorção de Jan-Teller causada pela presença do íon Mn^{+3} [3]; (ii) dissolução do cátodo de Li Mn_2O_4 no eletrólito (com Mn^{+2}) [4]; (iii) a transformação de duas fases da estrutura instável para uma mais estável de uma fase [5,6]. Todos estes fatores são principalmente associados com a morfologia e estrutura cristalina. Então, muitos estudos têm sido feitos nestas direções. A presente técnica sol-gel protéica apresentou um bom controle estequiométrico para a produção de diversos compostos usados em catodo de baterias recarregáveis [7].

2. EXPERIMENTAL

As amostras foram preparadas a partir das soluções de $MnCl_2.4H_2O$ e LiCl que usou como solvente a água de coco, em uma taxa atômica de Li/Mn = x/2, com x que varia de 2 a 4. Os filmes finos foram preparados pela técnica "dip-coating" com uma velocidade de imerção de 10 cm/min [8-10].

Todas as amostras foram depositadas em substrato de platina, com temperaturas de cozimento de 800, 900, 1000 e 1100 °C [15]. As fases cristalinas foram identificadas por meio da difratometria de raios-x (DRX) com um difratômetro Rigaku RINT 2000/PC que usa a radiação de CuK_{α} a 40 kV/40 mA na geometria de Bragg-Bretano, com 2 θ graus, no intervalo de 15-70°, em passos de 0.02°, e com um tempo de 10 segundos por passo. As amostras que foram analisadas usaram os bancos de dados do Software JADE para ser identificadas. A morfologia da superfície do filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 a 800°C foi obtida utilizando o microscópio de força atômica (MFA), com varreduras nas superfícies de 30x30µm, 16x16µm,

10x10µm e 5x5µm. As imagens foram tratadas no Software Autoprobe Image fornecido pelo fabricante do MFA. A análise termogravimétrica (ATG), a análise derivada termogravimétrica (ADTG) e a analise diferencial de temperaturas (ADT) foram realizadas utilizando uma termobalança controlada por um sistema computacional, a amostra do sol com x=3 foi colocada no cadinho da termobalança, com taxa de 5°/min, iniciando em temperatura ambiente de 22,98°C até 1087,23°C. As medidas eletroquímicas utilizaram um multi-potenciostato VMP da "Bio-logic Science Instruments", uma cela Li/PC-1M/Li_xMn₂O₄ (PC 99.7% Aldrich) foi acondicionada em uma câmara seca, umidade relativa menor que 5 ppm, espessura do filme de LiMn₂O₄ produzido à 800°C para x=3, 10,6 µm, corrente aplicada de 50µA, intervalo de potencial 3,2-4,2V.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Análise da Difração de Raios-X

As fases identificadas nos filmes finos de LiMn₂O₄ foram: o óxido de manganês de lítio (LiMn₂O₄) com rede cristalina cúbica que corresponde ao JCPDS#35-0782 pertencente ao grupo espacial Fd-3m(227); o tetróxido de trimanganês (Mn₃O₄) com rede cristalina tetragonal, que corresponde ao JCPDS #24-0734 grupo espacial I41/amd(141) e a platina (Pt) com rede cristalina cúbica que corresponde ao JCPDS#04-0802 grupo espacial Fm-3m(225). Observouse que para x = 3 os resultados obtidos por difração de raios-x preparados a temperaturas de 800, 900, 1000 e 1100°C foram bons. Esses resultados mostraram que foi formado o spinel de LiMn₂O₄, porém, nas temperaturas de 900, 1000 e 1100°C apresentaram as fases espúrias de Mn₃O₄. Quando as temperaturas de calcinação aumentavam, a quantidade de fase do Mn₃O₄ presentes aumentavam, conforme as análises de DRX Figura 1, ressaltando que na temperatura de 800°C aparece uma fase pura no spinel de LiMn₂O₄. A Figura 2 mostra uma ilustração da estrutura do LiMn₂O₄.



Figura 1: Resultado do DRX do filme fino Li Mn_2O_4 , com x=3, preparados à 800, 900, 1000 e 1100 °C. Os Índices de Miller (h k l) indicam os planos cristalinos do spinel Li Mn_2O_4 (JCPDS 35-0782). Os símbolos * (Li Mn_2O_4) e # (Pt). As linhas verticais correspondem ao padrão Li Mn_2O_4 .



Figura 2: Estrutura cristalina do filme fino LiMn₂O₄

Análises Térmicas

A Figura 3 mostra resultados que comparam a ATG com a ADT. Observa-se na curva de ATG uma queda brusca na região (a) até 225°C, que significa perda de massa; na curva de ADT verifica-se uma queda brusca na região (1) até 104,18°C. Isto se deve à evaporação da água do sol protéico. Este pico invertido para baixo mostra que a reação foi endotérmica, as inflexões para baixo das regiões (1), (2) e (3) constatam perda de massa. A região (b) da curva da ATG mostra uma moderada estabilidade do material, acompanhada por uma moderada perda de massa até 500,18 °C. Isto se deve à perda de matéria orgânica do gel. A região (c) mostra uma queda brusca até 620,08 °C devido à formação do LiMn₂O₄, que se constata nos picos (4), (reação exotérmica) e, além deste composto, mostra a formação de outro composto. Provavelmente o primeiro composto desta região corresponde aos óxidos de manganês a uma temperatura de 547,08 °C. A região (d) mostra uma boa estabilidade de formação que vai até 830,64 °C. Isto se traduz no melhor intervalo de formação para o Li Mn_2O_4 (620,08 – 830,64 °C). As regiões (5) e (6) mostram uma reacão endotérmica significando perda de material, na temperatura de 782,11°C e 1004,71°C respectivamente por causa de algum tipo de impureza residual. A região (e) mostra uma queda brusca até 1016,74 °C. Isto se deve à provável decomposição do LiMn₂O₄ que contribui na região (f) para a formação do óxido de manganês (Mn_3O_4) . De modo geral pode-se dizer que o patamar (d) corresponde à formação do Li Mn_2O_4 e o patamar (f) à formação do Mn3O4 com perda de lítio em ambas.



Figura 3: Resultados da ATG e da ADT, utilizando como amostra o sol-gel protéico, x=3, num intervalo de temperatura de 22,98 à 1087,23 ℃, com uma taxa de 5 ℃/min.



Figura 4. Resultados da ATG e da ADTG, utilizando como amostra o sol-gel protéico, x=3, num intervalo de temperatura de 22,98 à 1087,23°C, com uma taxa de 5°C/min.

A Figura 4 mostra uma comparação da ATG com a ADTG. Esta derivada traduz a formação de compostos durante o intervalo de temperatura de 22,98 a 1087,23 °C. A região (a) da curva de ADTG mostra a formação de compostos e perda de massa até 225 °C devido à perda de água e à cristalização de sais constatada pela região da primeira queda brusca da curva da ATG. Esta curva comparada com a curva de ADTG mostra que em todas inflexões bruscas há a formação e perda de material. A região (b) mostra a formação de dois compostos prováveis de Mn3O4 e LiMn₂O₄. A região (c) reforça a idéia de decomposição de uma parte do LiMn2O4 para aumentar a concentração de Mn₃O₄. A região (d) mostra a formação de um produto que provavelmente são duas fases formadas: uma de LiMn₂O₄ e a outra de Mn₃O₄. As suposições destas análises térmicas são idênticas aos resultados do DRX, anteriormente mostrado. Portanto, o melhor resultado encontra-se na temperatura de 800°C para x=3, reforçando as conclusões deste trabalho e mostrando que é possível a construção do filme fino de LiMn₂O₄ através do processo sol-gel protéico.



Figura 5: Varredura no filme fino de Li Mn_2O_4 , x=3, temperatura de densificação 800 °C, numa área de $30x30\mu m$, $10x10\mu m$ e $5x5\mu m$, sendo apliadas nas área $12x12\mu m$, $4x4\mu m$ e $2x2\mu m$, utilizando o MFA.

A superfície rugosa e grãos relativamente grandes do filme fino de $LiMn_2O_4$ produzidos a 800 °C para x=3 na Figura 5 assemelha-se com os resultados de Park et al. (2000) [11]. A Figura 5a mostra os resultados mais detalhados da varredura $30x30\mu m$, com ampliação $12x12\mu m$ em que se observa a formação de grãos irregulares que facilitam a inserção de íon Li^+ nesta estrutura cristalina. As ampliações das Figuras 5b e 5c, mostram uma superfície bastante rugosa com grãos compactos e com as formas variadas de tamanho entre 600nm até $3\mu m$. Sua rugosidade é de 668 nm, medida pelo Software Autoprobe Image, comprovando a sua topografia irregular.

Análise Eletroquímica de Cronopotenciometria

Observa-se no filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 densificado a 800°C (Figura 6) uma diminuição na capacidade de descarga. Isto se deve à forma dos filmes finos cristalinos porque os parâmetros da estrutura são afetados com a entrada de lítio. A espessura do filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 foi de 10,6 μ m, produzido em temperatura de calcinação a 800°C. Aplicou-se uma corrente constante de 50 μ A, em um intervalo de potencial de 3,2 a 4,2 V. A Figura 6 mostra um potencial de circuito aberto (OCV) que apresenta em seu 1° ciclo uma carga de 3,93 μ Ah/cm². μ m. Porém, a partir dos próximos ciclos observou-se um aumento gradativo de carga até atingir o máximo de 24,38 μ Ah/cm². μ m no 40° ciclo, procurando-se manter neste patamar até o 64° ciclo no qual apresentou a carga de 23,56 μ Ah/cm². μ m. A partir deste ciclo verifica-se uma queda relativamente acentuada até o 107° ciclo que resultou em uma carga de 20,12 μ Ah/cm². μ m, conforme Figura 6. A carga inicial baixa se deve à corrente de 50 μ A aplicada, que ocasionou um aumento da resistência da saída de lítio no catodo de LiMn₂O₄.

A Figura 7 mostra graficamente o comportamento da eficiência de carga do filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 em função do número de ciclos. Verificou-se que a eficiência de carga no 1° ciclo foi de 81,34%. Sua maior eficiência apresentada foi de 96,69% no 8° ciclo. Posteriormente, verificou-se uma perda de carga moderada até o 107º ciclo com uma eficiência de carga de 92,14 %. Notou-se na curva de descarga, vista na Figura 6, uma boa estabilidade de carga que se inicia em 25.09 µAh/cm².µm (29° ciclo) até 25,13 µAh/cm².µm (64° ciclo) com pequenas oscilações e se mantem com uma capacidade de 25 μ Ah/cm².um. Com o aumento do ciclo, o filme começa a apresentar uma queda moderada desta carga até atingir 21,84 μ Ah/cm², μ m no 107° ciclo. Em termos de eficiência o filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 se comportou melhor que o filme fino de LiMn₂O₄ para x=2. Além disto o filme fino para x=2 teve uma queda abrupta de carga ao longo dos ciclos. Apesar do filme fino para x=3 iniciar com uma carga de 3,92 µAh/cm².µm o mesmo recupera-se surpreendentemente de uma maneira gradativa até atingir o valor de 24.32 µAh/cm²,µm no 38° ciclo tendo uma boa estabilidade até o 64° ciclo, apresentando assim uma quebra abrupta de carga mais moderada. Os resultados do filme fino de Li Mn_2O_4 para x=3 em 800°C chegam em média com uma capacidade de descarga de aproximadamente 23 µAh/cm².µm. Esses resultados ficaram próximos ao intervalo de 27-38 μ Ah/cm². μ m obtidos nos filmes de Park et al. (2000) [11].



Figura 6: Curva de carga e descarga em seus respectivos ciclos do filme fino de $LiMn_2O_4$ obtido através do processo sol-gel protéico, à 800°C em x=3.



Figura 7. Eficiência de carga do filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 na temperatura de calcinação de 800 °C.

A Figura 8 mostra o comportamento de cada ciclo do potencial (V) em função do tempo. A seta vermelha (a), indica a carga e a seta preta (b) a descarga. No sentido da seta vermelha o íon de Li⁺ está saindo do catodo Li Mn_2O_4 até atingir o valor máximo de 4,2V e quando se inverte o potencial, indicado pela seta preta, ocorre a entrada do íon Li+ no cátodo. Podemos considerar que durante o processo de entrada do íon Li⁺ no cátodo ocorre uma interação deste íon com a estrutura do LiMn₂O₄ nesta inserção e também a distorção Jahn Teller . Porém, esta expansão cristalográfica resulta em uma diminuição de 16% da razão de c/a dos parâmetros da cela unitária, pois esta é uma das razões para a baixa capacidade de celas 4.2 V Li/Li M_2O_4 [3,12]. Na Figura 8 foi observado que no 1º ciclo a descarga foi acentuada recuperando-se no 30º ciclo. Entretanto, entre o 50° e 107° ciclo houve uma descarga moderada, indicando a sua viabilidade na construção de um cátodo. Na Figura 9 são mostradas as curvas de descarga do primeiro e último ciclo. A curva de cor preta corresponde ao 1º ciclo e a cor vermelha ao 107º ciclo, último ciclo analisado. Notou-se nos pontos (a) e (b) uma semelhança do processo de transformação de fase cúbica para tetragonal. A fase tetragonal é considerada a mais difícil de se inserir lítio, com uma alta resistência inicial que provoca uma brusca variação do potencial. Já nos pontos (c) e (d), principalmente no (d), mostra-se uma semelhanca do processo de transformação da fase tetragonal para cúbica.

A cada ciclo existe uma determinada densidade de carga que fica aprisionada na estrutura ou participa do processo de extração e intercalação.



Figura 8: Curvas de cargas (a - saída doLi⁺) e descargas ($b - entrada de Li^+$) com seus respectivos ciclos, com um potencial em função do tempo do filme fino de LiMn₂O₄, obtido através do processo sol-gel protéico, à 800°C e x=3.



Figura 9: Primeira e último ciclo da cronopotenciometria do filme fino de $LiMn_2O_4$ com x=3, na temperatura de calcinação a 800°C.

4. CONCLUSÃO

As medidas por difratometria de raios-X revelaram que a fase pura do Li Mn_2O_4 foi formada na temperatura de 800 °C para x=3.

As análises térmicas realizadas pelas técnicas de termogravimetria (TGA), derivada termogravimétrica (ADTG) e diferencial de temperatura (ADT) mostraram que é possível construir um filme fino de LiMn₂O₄. A temperatura ideal para sua produção encontra-se no intervalo de 600 a 830 °C.

O lítio perdido para x=3 deve-se principalmente à formação de uma solução em alta temperatura de cloreto de lítio e manganês, que ocasionou a diminuição da temperatura de ebulição do cloreto de lítio.

Através da microscopia de força atômica dos filmes de LiMn₂O₄ notou-se que suas superfícies são bastante rugosas, pouco porosas, bastante compactas e com tamanho de grãos entre 0.89 a 3µm.

As medidas eletroquímicas de cronopotenciometria mostraram como resultado para o filme fino de LiMn₂O₄ (x=3 a 800°C), uma descarga de 23 μ Ah/cm².µm e uma eficiência média em torno de 95%, um pouco acima da eficiência obtida por Singh et al. [13] de 93% com o mesmo número de ciclos [13,14]. Assim este é mais estável do que o filme fino de LiMn₂O₄ em 800°C para x=2 [9]. Portanto, o melhor filme fino de LiMn₂O₄ para x=3 é na temperatura de 800°C devido a seu alto grau de pureza.

- [1] R.J. Gummow, A. de Kock, M. M. Thackerey, Solid State Ionics 69 (1994) 59-67.
- [2]W. Liu, K. Kowal, G. C. Farrington, Eletrochemical Society 145 (2) (1998) 459-465.
 [3] R. J. Gummow, A. de Kock, M. M. Thackeray, Solid States Ionics Vol. 69 (1994) 59.
- [4] Y. J. Park, J. G. Kim, M. K. Kim, H. G. Kim, H.T. Chung, Y. Park. Journal of Power Sources 87 (2000) 69-77.
- [5]A. Blyr, C. Sigala, G.G. Amatucci, D. Guyomard, Y. Chabre, J.M. Tarascon, J. Electrochem. Soc. 145 (1998) 194.
- [6] X. Sun, H.S. Lee, X.Q. Yang, J. McBreen, Electrochem. Solid-State Lett. 4 (2001) A184.
- [7] Park, Y. J. Kim, J. G. Kim, M. K. Journal of Power Sources Vol. 76 (1998), p. 41.
- [8] M. A. Macedo, Brazilian Patent (1998), 9804719-1.
- [9] C. T. Meneses, M. A. Macedo, F. C. Vicentin, Microelectronics Journal Vol. 34 (2003), p. 561.
- [10] M. A. Macedo, J. M. Sasaki, Brazilian Patent (2002), 0203876-5.
- [11] Y.J. Park, J. G. Kim, M.K. Kim, H.T. Chung, H.G. Kim. Solid States Ionics 130 (2000) 203-214.
- [12] Choi, S. Manthiram, A. Journal of Electrochemical Society Vol. 147 (2000), p. 1623.
- [13] Singh, D.; Houriet, R.; Giovannini, R.; Hofmann, H.; Craciun, V. Singh, R. K. Journal of Power Sources, v. 97-98, p. 826-831, 2001.
- [14] Singh, D.; Kim, W. S.; Craciun, V.; Hofmann, H.; Singh, R. K. Applied Surface Science, v. 197-198, p. 516-521, 2002.
- [15] C. T. Meneses; J. C. A. Menezes; E.A. S Júnior; M. A. Macedo. ISMAN, Trans Tech Publications Ltd (2003).
- [16] M. M. Thackeray, Yang Shao-Horn and et al, Electrochemical and Solid State Letters Vol. 1 (1998), p. 7.